PAT-NO:

JP361039540A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61039540 A

TITLE:

TEMPERATURE MEASURING SYSTEM OF WAFER

PROCESSOR

PUBN-DATE:

February 25, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME MURAKAWA, YUKIO TANIGUCHI, KAZUO TAKAMI, KATSUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI ELECTRONICS ENG CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP59159061

APPL-DATE:

July 31, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/66, G01K007/02

US-CL-CURRENT: 374/179

ABSTRACT:

PURPOSE: To measure a wafer temperature accurately by a method wherein a rotary coil fixed on a wafer holder subject to rotation and revolution is opposed to a stationary coil of fixing member of a wafer processor while a signal processing circuit supplied with high power induced by the stationary coil is provided.

CONSTITUTION: A rotary coil 12 being subject to rotation and revolution, the

flux of magnetic induction thereof intersects with a stationary coil 13 which is induced to generate voltage depending upon wafer temperature. There is almost constant heat current along the route of heated wafer holder 2' → rotary axle 3' → planetary gear 8' → sun gear 7'. Therefore it may be made feasible to measure with relatively high accuracy any temperature at a cold contact 11b buried in the part near tooth surface of the planetary gear 8' in terms of the temperature detected by a thermistor temperature element 18 buried in the part near tooth surface of the sun gear 7'. Any signal output from the thermistor temperature detecting element 18 is inputted into a signal processing circuit 17 through the intermediary of a temperature detecting circuit 19 while a current value generated by a thermocouple 11 may be subject to cold contact correction in terms of the signal input to calculate the temperature of wafer 1 for displaying in a displayer 21.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 昭61-39540

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 21/66 G 01 K 7/02 7168-5F Z-7269-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 ウェハ処理装置の温度測定機構

②特 願 昭59-159061

20出 願 昭59(1984)7月31日

砂発 明 者 村 川 幸 雄 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ アリング株式会社内

砂発 明 者 谷 口 和 雄 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

砂発 明 者 高 見 勝 己 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

の出 願 人 日立電子エンジニアリ

ング株式会社

分代 理 人 弁理士 秋本 正実

明期 容

発明の名称 ウェハ処理装置の温度測定機構 特許請求の範囲

サンギヤに啮合して自転、公転するプラネタリ ギヤに支承されて自転、公転するウエハ保持台を 個えたウエハ処理装置において、該ウエハ保持台 のウエハ戦配面付近に温接点を設けた熟電対温度 計の冷接点をプラネタリギヤの歯面近傍に設ける とともに、このプラネタリギヤに暗合するサンギ ヤの歯面近傍に温度検出手段を設け、かつ、ウエ 八保持台に固定されて一緒に自転,公転する回転 コイルを設けてこの回転コイルに前記熱電対温度 計の電流を流して磁化させるとともに、ウエハ処 理装置の固定部材に静止コイルを設けてこの静止 コイルと前記の回転コイルとを対向せしめ、該静 止コイルに誘導される起電力を入力せしめる信号 処理回路を設け、前記の温度校出手段の出力信号 を上記信号処理回路に入力せしめ、この信号処理 回路によって熱電対の温接点温度を算出するとと もに冷接点温度に基づく補正を行うように構成し

たことを特徴とするウエハ処理装置の温度間定機 構。

発明の詳細な説明

神奈川県足柄上郡中井町久所300番地

(発明の利用分野)

本発明は、例えばCVD遊膜形成装置のように被加工物であるウエハを報置したウエハ保持台を絶えず動かしているウエハ処理装置において、絶えず動いているウエハの温度を正確にかつ即時的に測定し得るように創作した温度測定機構に関するものである。

(発明の背景)

例えばC V D 薄膜形成装置などのウェハ処理装置においては、該ウェハに対する成膜などの処理を均一に進行させるため、ウェハを軟置したウェハ保持台をプラネタリ歯車によって自転,公転車動機器を示す説明図である。ウェハ1を搭載したウェハ保持台2は自転輸3によって回転自在に支承されている。A はその回転中心輸である。

上記の自転輪3は、公転軸4に固着されたアー

ム5の先端にベアリング6を介して支承されており、上記の公転軸4の回りに回転駆動される。B はその回転中心軸である。

上記の公転の中心軸Bと同心にサンギヤ7が当該処理装置のベース部材に固定されており、一方前記の自転軸3にはプラネタリギヤ8が固着されてサンギヤ7に暗合している。

これにより、アーム 5 が回転駆動されるとウエ ハ保持台 2 は矢印 C の如く自転しつつ矢印 D の如 く公転する。

上記のように自、公転しつつ処理されるウエハ 1を加熱するため、ウエハ保持台2の底面に対向 離間せしめて静止部材であるヒータ9が設けられ ている

当該ウエハ処理装置におけるウエハ温度をコントロールするために、その温度を知ることが必要であるが、このウエハは前述の如く自,公転しているため、従来技術においてはヒータ9の近傍に熟電対10を埋設してヒータ温度を検出してウエハ2温度を検定していたので、その測定特度が良く

誤差を補正して正確に測温し、

□).ウエハ保持台と一緒に自,公転している熱電対の出力を、非接触的に静止部分まで導き出す手段を設ける。というものである。

上述の原理に基づいて前記の目的を達成するた め、本発明のウエハ処理装置の温度測定機構は、 ウェハ保持台のウェハ蚁霞面付近に温接点を設け た熟徴対温度計の冷接点をプラネタリギヤの歯面 近傍に設けるとともに、このプラネタリギヤに嘴 合するサンギヤの歯面近傍に温度検出手段を設け、 かつ、ウェハ保持台に固定されて一緒に自転,公 転する回転コイルを設けてこの回転コイルに前記 熱電対温度計の電流を流して磁化させるとともに、 ウェハ処理装置の固定部材に静止コイルを設けて この静止コイルと前記の回転コイルとを対向せし め、該静止コイルに誘導される起電力を入力せし める信号処理回路を設け、前記の温度検出手段の 出力信号を上記信号処理回路に入力せしめ、この 信号処理回路によって熟電対の温接点温度を算出 するとともに冷接点温度に基づく補正を行うよう

なかった。

自、公転しているウエハの温度を非接触的に別定する方法として、例えば赤外放射温度計の利用などが考えられるが、ウエハの処理が進行するに従ってその表面の放射率が変化することや、赤外放射測定用の窓に設けた赤外透過ガラスに蒸着物が推殺して透過率が変化することなどの理由により、正確な測定が困難である。

(発明の目的)

本発明は上述の事情に盛みて為されたもので、 ウエハ保持台上に報置されたウエハの温度を正確 に測定し得る測定機構を提供しようとするもので ある。

(発明の概要)

上記の目的を達成するために創作した本発明装 留の基本的な原理は、

i).ウエハ保持台と一緒に回転する熱電対温度計を設け、ウエハの下面に接触する位置に譲熱電対の温接点を位置せしめ、

ii).上記熟電対温度計の冷接点補償手段を設け、

に構成したことを特徴とする.

(発明の実施例)

次に、本発明の1 実施例を第2 図について説明する。本実施例は第1 図に示した従来のウェハ処理装置に本発明を適用して改良したもので、第1 図におけると同様の図面参照番号にダッシを付して示したウェハ保持台2'、自転軸3'、サンギヤ7'及びプラネタリギヤ8'はそれぞれ従来装置の構成部材に対応する類似の部材である。

本第2回においては回示を省略したが、第1回に示した公転輪4、アーム5、ベアリング6及びヒータ9は本実施例にも設けてある。第1回に示したヒータ9に埋設した熟電対10は、本実施例においてはほとんど必要が無いので、設けなくても良いが、既設の熱電対10を残しておいても構わない

本実施例の自転輸3'は、これを管状としてその中に熱電対11を挿通する。上記熱電対11の温接点11aは、ウエハ保持台2'に設けた中心孔を通して該ウエハ保持台2'の頁面付近に位置せしめ、

特別昭61~ 39540(3)

ウェハ1に接し得るように支承する。そして、前記熱電対11の冷接点11bはプラネタリギヤ8′の歯車近傍に埋設する。

12はコイルで、プラネタリギヤ8'の下面に同 心状に固着してあり、該プラネタリギヤ8'と共 に回転(自,公転)する。前記の熱電対11の発生電 流を上記の回転コイル12に流すように配線する。

上記の回転コイル12に対向せしめて、静止部材としての静止コイル13を設ける。14,15は双方のコイル12,13の磁気結合係数を増加させるように設けたフェライトコアである。上記の静止コイル13に発生する誘導電圧は増幅回路16を介して信号処理回路17に入力せしめる。

一方、サンギヤ7′の歯車近傍にサーミスタ温 政校出辦子18を設け、その信号出力を信号検出回 路19を介して前記の信号処理回路17に入力させる とともに、該サンギヤ7′に冷却水管20を設ける。

以上のように構成した温度測定機構においては 熟電対11の温接点11aが被測定物であるウエハ 1 に接しているので、直接的に正確な測温ができる。

入力され、これに基づいて熱電対11に発生した電流値に冷接点補正を加え、ウエハ1の温度を算出して表示機構21に表示する。これにより、当該ウエハ処理装置の管理技術者(又は総合自動制御装置)は、容易にウエハ1の正確な温度を直続し得る(又は入力される)。

(発明の効果)

以上詳述したように本発明の温度測定機構は、 ウェハ処理装置内で絶えず動いているウェハの温 度を正確に測定し得るという優れた実用的効果を 奏する。

図面の簡単な説明

第1図はウェハ処理装置における従来の温度測定機構の説明図、第2図は本発明の1実施例における温度測定機構の説明図である。

1 …ウェハ、2,2' …ウェハ保持台、3,3' …自転輸、4 …公転輸、5 …アーム、7,7' … サンギヤ、8,8' …プラネタリギヤ、9 …ヒータ、10,11…熱電対、11a…温接点、11b…冷接点、12…回転コイル、13…静止コイル、14,15…フェ

即ち、ウエハ1の温度によって定まる電流が流れ (冷接点補正に関しては後述する)、電流値に比 例した磁束が回転コイル12によつて作られる。

上記の回転コイル12は自,公転しているので、その磁束が静止コイル13を切る。このため、静止コイル13にはウエハ温度によって定まる電圧が誘起される。

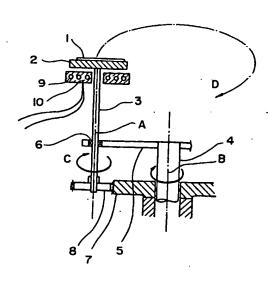
一方、サンギヤ7、は冷却水管20によって水冷されているのでほぼ水温に保たれる。そして、このサンギヤ7、に噛合するプラネタリギヤ8、は、酸サンギヤ7、によって熱を称われる。この結果、高温(500~600℃)に保たれているウェハ保持台2、→自転輸3、→プラネタリギヤ8、→サンギヤ7、という経路に沿ってぼほ定常的な熱流を生じる。従って、サンギヤ7、の歯面近傍に埋設したサーミスタ温度素子18によって検出した温度によって検出した温度を比較的高精度で推定することができる。借号処理回路17は、サーミスタ温度検出离子18の借号出力を温度検出回路19を介して

ライトコア、18…サーミスタ温度検出薪子。

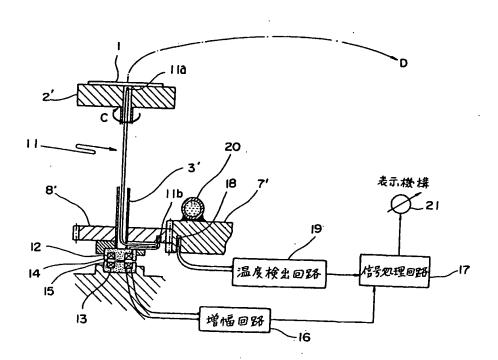
特許出願人

日立位子エンジニアリング株式会社 代理人 弁理士 秋 本 正 実

第 | 図



第 2 図



⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-39540

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 21/66 G 01 K 7/02

7168-5F Z-7269-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 ウェハ処理装置の温度測定機構

②特 願 昭59-159061

20出 願昭59(1984)7月31日

砂発 明 者 村 川 幸 雄 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

砂発 明 者 谷 口 和 雄 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

砂発 明 者 高 見 勝 己 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑪出 願 人 日立電子エンジニアリ 神奈川県足柄上郡中井町久所300番地

ング株式会社

70代 理 人 弁理士 秋本 正実

明 超 春

発明の名称 ウェハ処理装置の温度測定機構 特許請求の範囲

サンギヤに暗合して自転、公転するプラネタリ ギヤに支承されて自転、公転するウエハ保持台を 備えたウエハ処理装置において、該ウエハ保持台 のウエハ戦闘面付近に温接点を設けた熱電対温度 計の冷接点をプラネタリギヤの歯面近傍に設ける とともに、このプラネタリギヤに暗合するサンギ ヤの歯面近傍に温度検出手段を設け、かつ、ウエ ハ保持台に固定されて一緒に自転,公転する回転 コイルを設けてこの回転コイルに前記熱電対温度 計の電流を流して磁化させるとともに、ウエハ処 理装置の固定部材に静止コイルを設けてこの静止 コイルと前記の回転コイルとを対向せしめ、該節 止コイルに誘導される起電力を入力せしめる信号 処理回路を設け、前記の温度検出手段の出力信号 を上記信号処理団路に入力せしめ、この信号処理 回路によって熱電対の温接点温度を算出するとと もに冷接点温度に基づく補正を行うように構成し

たことを特徴とするウエハ処理製図の温度測定機 標。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、例えばCVD薄膜形成装置のように被加工物であるウエハを報置したウエハ保持台を絶えず動かしているウエハ処理装置において、絶えず動いているウエハの温度を正確にかつ即時的に測定し得るように創作した温度測定機構に関するものである。

(発明の背景)

例えばCVD 辞膜形成装置などのウェハ処理装置においては、該ウェハに対する成膜などの処理を均一に進行させるため、ウェハを収置したウェハ保持台をプラネタリ歯車によって自転,公転駆動機構を示す説明図である。ウェハ1を搭載したウェハ保持台2は自転輸3によって回転自在に支承されている。Aはその回転中心輸である。

上記の自転輸3は、公転輸4に固着されたアー

ム5の先端にベアリング6を介して支承されており、上記の公転輪4の回りに回転駆動される。B はその回転中心軸である。

上記の公転の中心軸Bと同心にサンギヤ7が当該処理装置のベース部材に固定されており、一方前記の自転軸3にはプラネタリギヤ8が固着されてサンギヤ7に暗合している。

これにより、アーム5が回転駆動されるとウエ ハ保持台2は矢印Cの如く自転しつつ矢印Dの如 く公転する。

上記のように自、公転しつつ処理されるウェハ 1を加熱するため、ウェハ保持台2の底面に対向 雑間せしめて静止部材であるヒータ9が設けられ ている。

当該ウエハ処理装置におけるウエハ温度をコントロールするために、その温度を知ることが必要であるが、このウエハは前述の如く自、公転しているため、従来技術においてはヒータ9の近傍に 熟電対10を埋設してヒータ温度を検出してウエハ 2 温度を推定していたので、その測定箱度が良く

誤差を補正して正確に測温し、

□).ウェハ保持台と一桁に自,公転している熱電対の出力を、非接触的に静止部分まで導き出す手段を設ける。というものである。

上述の原理に基づいて前記の目的を達成するた め、本発明のウエハ処理装置の温度測定機構は、 ウェハ保持台のウェハ戟霞面付近に温接点を設け た熱電対温度計の冷接点をプラネタリギヤの歯面 近傍に設けるとともに、このプラネタリギヤに鳴 合するサンギヤの歯面近傍に温度検出手段を設け、 かつ、ウエハ保持台に固定されて一緒に自転。公 転する回転コイルを設けてこの回転コイルに前記 熟電対温度計の健流を流して磁化させるとともに、 ウエハ処理装置の固定部材に静止コイルを設けて この静止コイルと前記の回転コイルとを対向せし め、該静止コイルに誘導される起電力を入力せし める信号処理回路を設け、前記の温度検出手段の 出力信号を上記信号処理回路に入力せしめ、この 信号処理回路によって熟電対の温接点温度を算出 するとともに冷接点温度に基づく補正を行うよう

なかった。

自、公転しているウエハの温度を非接触的に別定する方法として、例えば赤外放射温度計の利用などが考えられるが、ウエハの処理が進行するに従ってその表面の放射率が変化することや、赤外放射別定用の窓に設けた赤外透過ガラスに蒸着物が推積して透過率が変化することなどの理由により、正確な限定が困難である。

(発明の目的)

本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので、 ウエハ保持台上に報配されたウエハの温度を正確 に測定し得る測定機構を提供しようとするもので セス

(発明の概要)

上記の目的を達成するために創作した本雅明装 置の基本的な原理は、

i) ウェハ保持台と一緒に回転する熱電対温度計 を設け、ウェハの下面に接触する位置に譲熱電対 の温接点を位置せしめ、

ii).上記熟電対温度計の冷接点補償手段を設け、

に構成したことを特徴とする。

(発明の実施例)

次に、本発明の1実施例を第2図について説明する。本実施例は第1図に示した従来のウェハ処理装置に本発明を適用して改良したもので、第1図におけると同様の図面参照番号にダッシを付して示したウェハ保持台2',自転輸3',サンギヤ7'及びプラネタリギヤ8'はそれぞれ従来装置の構成部材に対応する類似の部材である。

本第2回においては回示を省略したが、第1回に示した公転輪4、アーム5、ベアリング6及びヒータ9は本実施例にも設けてある。第1回に示したヒータ9に埋設した熟電対10は、本実施例においてはほとんど必要が無いので、設けなくても良いが、既設の熱電対10を発しておいても構わない。

本実施例の自転輸3′は、これを管状としてその中に熱電対11を挿通する。上記熱電対11の温接点11aは、ウェハ保持台2′に設けた中心孔を通して該ウェハ保持台2′の頂面付近に位置せしめ、

特開昭61-39540(3)

ウェハ1に接し得るように支承する。そして、前記熱電対11の冷接点11bはプラネタリギヤ8′の歯 車近傍に埋設する。

12はコイルで、プラネタリギヤ8'の下面に同 心状に固着してあり、設プラネタリギヤ8'と共 に回転(自,公転)する。前記の熱電対11の発生電 流を上記の回転コイル12に流すように配線する。

上記の回転コイル12に対向せしめて、静止部材としての静止コイル13を設ける。14,15は双方のコイル12,13の磁気結合係数を増加させるように設けたフェライトコアである。上記の静止コイル13に発生する誘導電圧は増幅回路16を介して信号処理回路17に入力せしめる。

一方、サンギヤ7'の歯車近傍にサーミスタ温 度校出案子18を設け、その信号出力を信号検出回 路19を介して前記の信号処理回路17に入力させる とともに、該サンギヤ7'に冷却水管20を設ける。

以上のように構成した温度測定機構においては 熱電対11の温接点11aが被測定物であるウエハ 1 に接しているので、直接的に正確な測温ができる。

入力され、これに基づいて熱電対11に発生した電流値に冷接点補正を加え、ウエハ1の温度を算出して表示機構21に表示する。これにより、当該ウエハ処理装置の管理技術者(又は総合自動制御装置)は、容易にウエハ1の正確な温度を直読し得る(又は入力される)。

(発明の効果)

以上詳述したように本発明の温度測定機構は、 ウェハ処理装置内で絶えず動いているウェハの温度を正確に測定し得るという優れた実用的効果を 寒する。

図面の簡単な説明

第1回はウェハ処理装置における従来の温度測定機構の説明図、第2回は本発明の1実施例における温度測定機構の説明図である。

1 …ウエハ、2,2′ …ウエハ保持台、3,3′ …自転軸、4 …公転軸、5 …アーム、7,7′ … サンギヤ、8,8′ …プラネタリギヤ、9 …ヒータ、10,11…熟電対、11a…温接点、11b…冷接点、12…回転コイル、13…静止コイル、14,15…フェ

即ち、ウエハ1の温度によって定まる電流が流れ (冷接点補正に関しては後述する)、電流値に比例した磁束が回転コイル12によつて作られる。

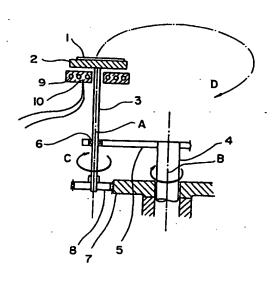
上記の回転コイル12は自,公転しているので、その磁束が静止コイル13を切る。このため、静止コイル13にはウエハ温度によって定まる電圧が誘起される。

一方、サンギヤ7'は冷却水管20によって水冷されているのでほぼ水温に保たれる。そして、このサンギヤ7'に噛合するプラネタリギヤ8'は、該サンギヤ7'によって熱を奪われる。この結果、高温(500~600℃)に保たれているウエハ保持台2'→自転輸3'→プラネタリギヤ8'→サンギヤ7'という経路に沿ってぼほ定常的な熟逸を生じる。従って、サンギヤ7'の歯面近傍に埋設したサーミスタ温度楽子18によって検出した温度に払びいて、プラネタリギヤ8'の歯面近傍に埋設した冷接点11bの温度を比較的高特度で推定することができる。信号処理回路17は、サーミスタ温度検出素子18の信号出力を温度検出回路18を介して

ライトコア、18…サーミスタ温度検出素子・

特 許 出 願 人 日立位子エンジニアリング株式会社 代 環 人 弁 項 士 秋 本 正 実

第一図



第2図

